

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) *Publication number :* 07-145093

(43) *Date of publication of application :* 06.06.1995

(51) *Int.CI.*

*C07C 33/048*  
*C07C 29/42*  
*C07C 31/24*  
*C07C 31/29*  
*C07F 7/18*

(21) *Application number :* 05-320991

(71) *Applicant :* SUMITOMO PHARMACEUT CO LTD

(22) *Date of filing :* 25.11.1993

(72) *Inventor :* IKEDA MASAHIKO  
 BANDO HISASHI

**(54) PRODUCTION OF SYNTHETIC INTERMEDIATE OF VITAMIN DERIVATIVE**

**(57) Abstract:**

*PURPOSE:* To obtain a large amount of a specific ene-yne compound useful as the subject intermediate by reaction of 1,2-epoxy-5-hexen-4-ol with a metal salt of acetylene followed by protection of OH.



*CONSTITUTION:* Reaction of (2S,4S)-1,2-epoxy-5-hexen-4-ol of formula I with a metal salt of acetylene is followed by protection of OH to give a compound of formula II (R1 is an OH-protecting group such as substituted silyl), for example, (3S,5R)-3,5-bis{[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]oxy}1-octen-7-yne.



**LEGAL STATUS**

*[Date of request for examination]*

THIS PAGE BLANK (USPTO)

*[Date of sending the examiner's decision of rejection]*

*[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]*

*[Date of final disposal for application]*

*[Patent number]*

*[Date of registration]*

*[Number of appeal against examiner's decision of rejection]*

*[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]*

*[Date of extinction of right]*

*Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office*

THIS PAGE BLANK (use to)

## \* NOTICES \*

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
2. \*\*\*\* shows the word which can not be translated.
3. In the drawings, any words are not translated.

## DETAILED DESCRIPTION

## [Detailed Description of the Invention]

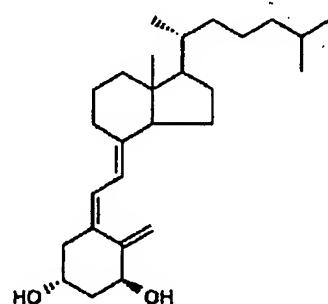
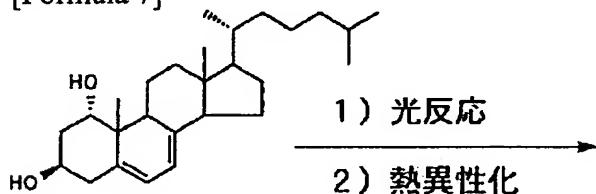
## [0001]

[Industrial Application] This invention is vitamin D3. It is related with the approach of manufacturing the en in compound which is the important intermediate field in manufacture of a derivative. Active vitamin D3 which is the purpose compound of this invention A derivative has the outstanding pharmacological action, i.e., the useful vitamin D's physiological function, and it is not only useful as the bony therapy or bony prophylactics to a disease, such as the various diseases resulting from absorption of calcium, transportation, or a metabolic error, for example, rickets, osteomalacia, and osteoporosis, but controls the growth to a tumor cell, for example, a myelogenous leukemia cell, and it has the differentiation induction potency to a normal cell, and is useful as an antitumor agent (JP,63-45249,A).

## [0002]

[Description of the Prior Art] Vitamin D3 Although there are many synthesis methods of a derivative, there is a method of leading a steroid derivative like a bottom type by optical ring opening reaction, for example etc.

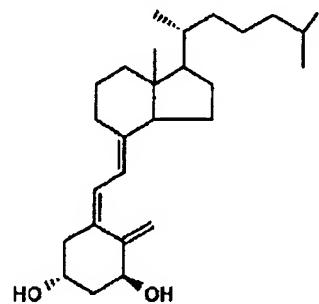
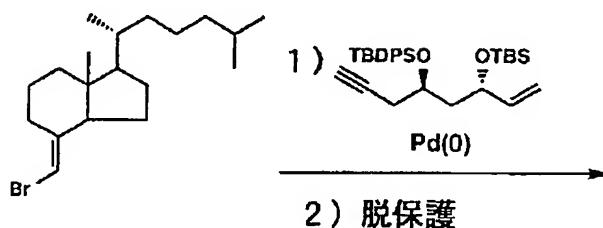
## [Formula 7]



[0003] The approach of compounding a vitamin D derivative by making an en in compound which was written to the bottom type of recently, and a vinyl bromide compound react in them using a palladium catalyst was developed. (114 journal OBU American chemical societies (J. Am. Chem. Soc.), 9836 pages (1992))

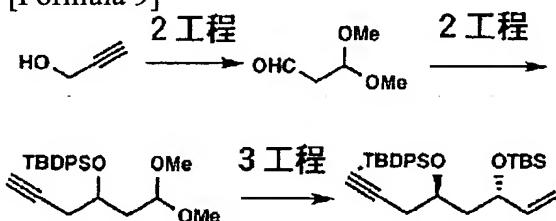
## [Formula 8]

THIS PAGE BLANK (use reverse)



[0004] Moreover, the en in compound is compounded like a bottom type in the reference, using propargyl alcohol as a raw material.

[Formula 9]



[0005]

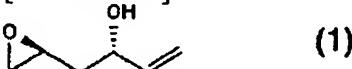
[Problem(s) to be Solved by the Invention] however, in the process of dimethoxy-izing, special equipment is required of the above-mentioned approach, and it is necessary to use for an acid chemically-modified degree the chromic acid which is poison and, and is a synthetic path -- on the way -- if it comes out and high performance chromatography with bad effectiveness is not used for diastereomer separation -- \*\*\*\* -- at an optical resolution process, a reaction takes 19 days further. Therefore, when dealing with it comparatively in large quantities, the above-mentioned approach should not be satisfied from a viewpoint of an efficient manufacturing method.

[0006]

[Means for Solving the Problem] this invention persons repeated examination variously about the manufacture approach of an optical activity en in derivative in order to solve the above-mentioned technical problem. Consequently, a header and this invention were completed for the ability of an en in derivative to be manufactured efficiently by using D-arabinose which is a kind of sugar.

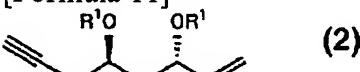
[0007] That is, this invention is a formula (1).

[Formula 10]



After coming out and making the compound expressed react with the metal salt of acetylene, a hydroxyl group is protected, and it is a general formula (2).

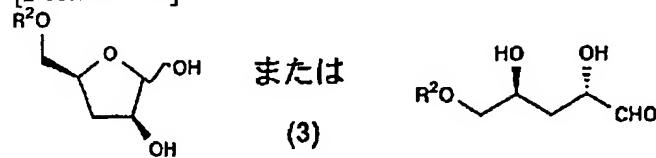
[Formula 11]



THIS PAGE BLANK (see)

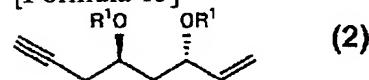
(-- R1 expresses the protective group of a hydroxyl group among a formula.) -- the approach and general formula (3) which manufacture the compound expressed

[Formula 12]



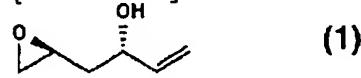
(-- R2 expresses the protective group of a hydroxyl group among a formula.) -- the compound expressed is made to react with methylene ylide, after changing the protected hydroxyl group of the 1st place into a leaving group, epoxidation of the 1 or 2nd place is carried out, and it reacts with the metal salt of acetylene -- making -- a hydroxyl group -- protecting -- general formula (2)

[Formula 13]



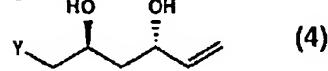
(-- R1 expresses the protective group of a hydroxyl group among a formula.) -- the approach of manufacturing the compound expressed -- being related -- further -- formula (1)

[Formula 14]



The compound and general formula (4) which are come out of and expressed

[Formula 15]



(-- Y expresses a leaving group among a formula.) -- it is related with the compound expressed.

[0008] Hereafter, the manufacturing method and intermediate field of this invention are explained to a detail.

[0009]

THIS PAGE BLANK (USP70)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-145093

(43)公開日 平成7年(1995)6月6日

(51)Int.Cl.  
C 07 C 33/048  
29/42  
311/24  
311/29  
C 07 F 7/18

識別記号 庁内整理番号 F I  
9159-4H  
7419-4H  
7419-4H

A

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全12頁)

(21)出願番号 特願平5-320991  
(22)出願日 平成5年(1993)11月25日

(71)出願人 000183370  
住友製薬株式会社  
大阪府大阪市中央区道修町2丁目2番8号  
(72)発明者 池田 雅彦  
大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住  
友製薬株式会社内  
(72)発明者 坂東 尚志  
大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住  
友製薬株式会社内

(54)【発明の名称】 ビタミンD誘導体の合成中間体の製造法

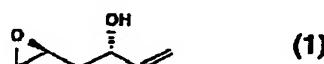
(57)【要約】

【目的】 ビタミンD誘導体の製造における重要中間体であるエンイン化合物の効率的な合成法及び中間体の提供。

Ikeda, & Bando

【構成】 式(1)

【化1】



(1)

で表される化合物をアセチレンの金属塩と反応させた後、水酸基を保護して一般式(2)

【化2】



(2)

(式中、R¹は水酸基の保護基を表す。)で表される化合物を製造する方法および式(1)で表される化合物。

1

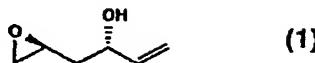
(2)

2

## 【特許請求の範囲】

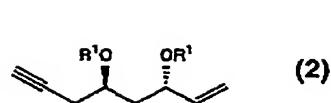
## 【請求項1】 式(1)

【化1】



で表される化合物をアセチレンの金属塩と反応させた後、水酸基を保護して一般式(2)

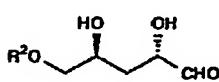
\*【化2】



(式中、R<sup>1</sup>は水酸基の保護基を表す。)で表される化合物を製造する方法。

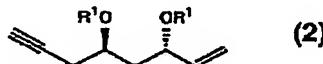
## 【請求項2】 一般式(3)

【化3】



(式中、R<sup>2</sup>は水酸基の保護基を表す。)で表される化合物を、メチレンイリドと反応させ、1位の保護された水酸基を脱離基に変換した後1、2位をエポキシ化し、アセチレンの金属塩と反応させ、水酸基を保護して一般式(2)

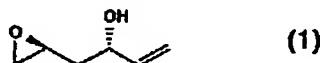
【化4】



(式中、R<sup>1</sup>は水酸基の保護基を表す。)で表される化合物を製造する方法。

## 【請求項3】 式(1)

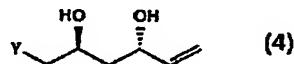
【化5】



で表される化合物。

## 【請求項4】 一般式(4)

【化6】



(式中、Yは脱離基を表す。)で表される化合物。

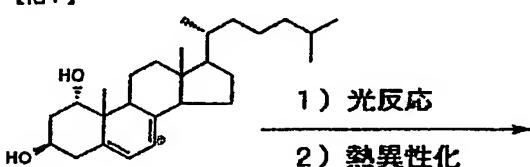
【発明の詳細な説明】

【0001】

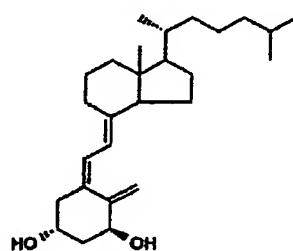
【産業上の利用分野】本発明は、ビタミンD<sub>3</sub>誘導体の製造における重要中間体であるエンイン化合物を製造する方法に関する。本発明の目的化合物である活性型ビタミンD<sub>3</sub>誘導体は優れた薬理作用、すなわち有用なビタミンD<sub>3</sub>様の生理作用を有し、カルシウムの吸収、輸送あるいは代謝異常に起因する種々の疾患、例えばくる病、骨軟化症、骨粗しょう症などの骨の疾患に対する治療もしくは予防薬として有用であるばかりでなく、腫瘍細胞、たとえば骨髄性白血病細胞に対してその増殖を抑制し、かつ正常細胞への分化誘導能を有し、抗腫瘍剤として有用である(特開昭63-45249号公報)。

【0002】

20



30

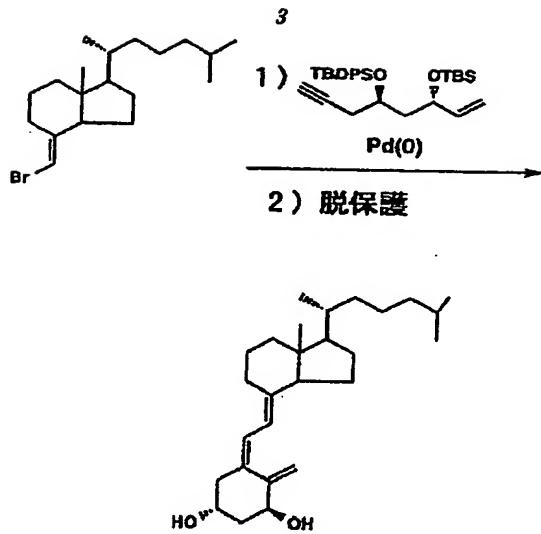


【0003】それらの中で、最近下式に書いたようなエンイン化合物と臭化ビニル化合物をバラジウム触媒を用いて反応させることでビタミンD誘導体を合成する方法が開発された。(ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサエティ (J. Am. Chem. Soc.) 114巻, 9836頁(1992年))

【化8】

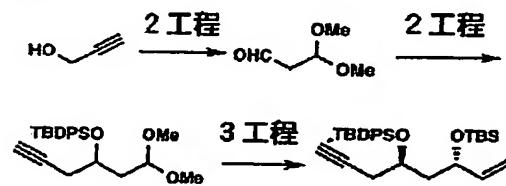
40

50



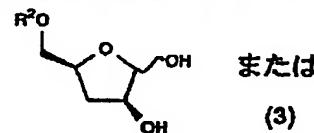
【0004】また、その文献の中で、エンイン化合物は、下式のようにプロバルギルアルコールを原料として用い合成している。

【化9】



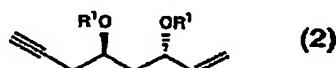
【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の方法ではジメトキシ化の工程に於いて特殊な装置が必要である。



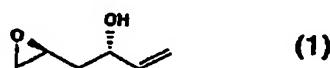
(式中、R<sup>2</sup>は水酸基の保護基を表す。)で表される化合物を、メチレンイリドと反応させ、1位の保護された水酸基を脱離基に変換した後1、2位をエポキシ化し、アセチレンの金属塩と反応させ、水酸基を保護して一般式(2)

【化13】



(式中、R<sup>1</sup>は水酸基の保護基を表す。)で表される化合物を製造する方法に関し、さらには式(1)

【化14】



で表される化合物および一般式(4)

\*り、また酸化工程に於いて毒物であるクロム酸を用いる必要があり、また合成経路の途中でジアステレオマー分離に効率の悪い高速液体クロマトグラフィーを用いなければならず、さらにラセミ分割工程では反応に19日間を要する。従って、比較的大量に取り扱う場合、効率的な製造法という観点からは上記方法は満足すべきものではない。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記課題を解決するため、光学活性なエンイン誘導体の製造方法について種々検討を重ねた。その結果、糖の一種であるD-アラビノースを用いることにより、エンイン誘導体を効率よく製造できることを見出し、本発明を完成した。

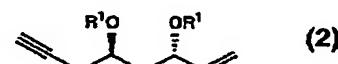
【0007】即ち、本発明は式(1)

【化10】



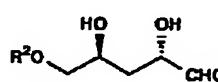
20 で表される化合物をアセチレンの金属塩と反応させた後、水酸基を保護して一般式(2)

【化11】

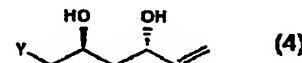


(式中、R<sup>1</sup>は水酸基の保護基を表す。)で表される化合物を製造する方法および一般式(3)

【化12】



【化15】



40 (式中、Yは脱離基を表す。)で表される化合物に関する。

【0008】以下、本発明の製造法および中間体について詳細に説明する。

【0009】本発明の化合物においてR<sup>1</sup>およびR<sup>2</sup>で示される水酸基の保護基としては、本方法の反応条件に使用しうるものであれば公知の方法で導入できるいかなるものでも使用できる(例えば、Protective Groups in Organic Synthesis, John-Wiley Sons, New York, p p10-86 (1981)に記載。)が、酸またはアルカリ加水分解により除去される保護基、なかでも置換シリル基、置換メチル基、2-テトラヒドロピラニル基、アシル基等

を挙げることができる。

【0010】置換シリル基としては、低級アルキル基やアリール基で置換されたシリル基が挙げられ、低級アルキル基としてはメチル、エチル、プロピル、イソプロピル、*t*-ブチル等の炭素原子数6個以下のアルキル基が、アリール基としてはフェニル等の炭素原子数10個以下のアリール基が挙げられる。置換シリル基の具体的な例としてはトリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリイソプロピルシリル基、ジメチルイソプロピルシリル基、ジエチルイソプロピルシリル基、*t*-ブチルジメチルシリル基、ジフェニルメチルシリル基、*t*-ブチルジフェニルシリル基などを挙げることができる。

【0011】置換メチル基における置換基としてはアルコキシ基、アルキルチオ基、アラルキルオキシ基、アルコキシアルコキシ基等が挙げられ、これら置換基のアルキル部分としてはメチル、エチル等の炭素原子数4個以下のアルキル基が、アリール部分としてはフェニル等の炭素数10個以下のアリール基が挙げられる。置換メチル基の具体的な例としては、メトキシメチル基、メチルチオメチル基、ベンジルオキシメチル基、メトキシエトキシメチル基などを挙げることができる。

【0012】アシル基としては低級アルカノイル基やアロイル基が挙げられ、低級アルカノイル基としてはモノクロロアセチル、ジクロロアセチル、トリクロロアセチル、トリフルオロアセチル等の1~3個のハロゲン原子に置換されたアルカノイル基や、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、ビバロイル等の炭素原子数が6個以下のアルカノイル基が、アロイル基としてはベンゾイル等の炭素原子数が10個以下のアロイル基が挙げられる。

【0013】好適な保護基として低級アルキル基やアリール基で置換されたシリル基を選ぶことができる。より好ましいものとしては、例えばトリイソプロピルシリル基、*t*-ブチルジメチルシリル基あるいはジフェニルメチルシリル基などの置換シリル基を挙げることができる。

【0014】脱離基としては、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基およびアラルキルスルホニル基が挙げられ、アルキルスルホニル基、アラルキルスルホニル基のアルキル部分としてはメチル、エチル等の炭素数が4個以下のアルキル基が、アラルキルスルホニル基、アリールスルホニル基のアリール部分としてはフェニル等の炭素原子数が10個以下のアリールが挙げられる。アリールスルホニル基のアリール部分にはメチル等の炭素数4個以下のアルキル基が置換していてよい。このような脱離基の例としてはメタンスルホニル、エタンスルホニル、ベンジルスルホニル、*p*-トルエンスルホニル等が挙げられる。

【0015】アセチレンの金属塩としては、求核性のあるアセチレンの金属塩試薬であればよく、金属の種類と

しては、ナトリウムやリチウムを挙げることができる。また、アセチレンの金属塩は錯体を形成していてよく、リチウム塩のエチレンジアミン錯体も好ましい。

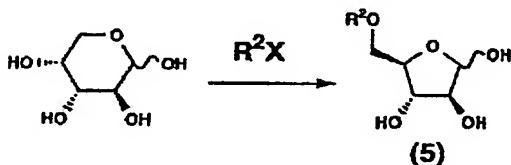
【0016】ハロゲン原子としては、塩素、臭素、ヨウ素が挙げられる。

【0017】次に、本発明の製造方法を以下詳細に説明する。

(1) D-アラビノース-1級水酸基の保護

D-アラビノースは、通常水酸基の保護に於いて行われる一般の方法（例えば、Protective Groups in Organic Synthesis, John-Wiley & Sons, New York, p14-137 (1991)に記載）に従って1級水酸基を保護することができる。

【化16】



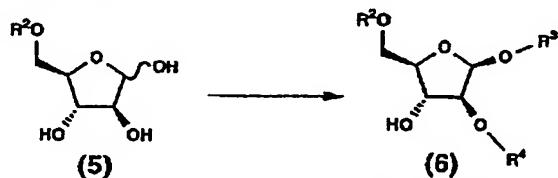
（式中、R<sup>2</sup>は、水酸基の保護基を表し、Xはハロゲン原子を表す。）

【0018】R<sup>2</sup>としてより好ましくは嵩高い保護基例えば、トリフェニルメチル基、*t*-ブチルジメチルシリル基、*t*-ブチルジフェニルシリル基等を挙げることができる。D-アラビノースをジメチルスルホキシド、DMFなどの非プロトン性溶媒に懸濁させ、イミダゾール、トリエチルアミン、ピリジン等の塩基存在下R<sup>2</sup> Xと、反応温度は-10℃~沸点、好ましくは室温で反応させることにより合成できる。例えば、R<sup>2</sup> Xとして*t*-ブチルジフェニルシリルクロリドを用いることにより、化合物(5)においてR<sup>2</sup>が*t*-ブチルジフェニルシリル基である化合物を合成できる。

【0019】(2) アノメリック位と2位の水酸基の保護

化合物(5)は水酸基の保護に於いて通常行われる一般の方法（例えば、Protective Groups in Organic Synthesis, John-Wiley & Sons, New York, p14-137 (1991)に記載）に従ってアノメリック位と2位の水酸基を保護することができる。

【化17】



（式中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は水酸基の保護基を表す。）

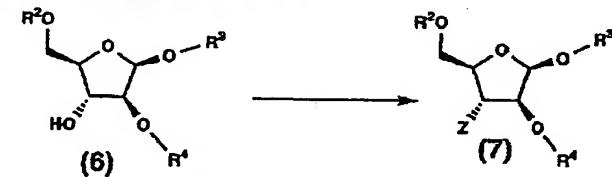
【0020】R<sup>2</sup>およびR<sup>4</sup>としては一緒になって2つ

7

の水酸基を一度に保護するイソプロピリデン基、エチリデン基、ベンジリデン基等が好ましい。例えば、一般式(6)においてR<sup>2</sup>とR<sup>4</sup>が一緒になってイソプロピリデン基を表す化合物を合成するには、化合物(5)をアセトンに溶解し、そこへヨウ素を加えて、反応温度は0℃～沸点好ましくは室温で反応させねばよい。

【0021】また、一般式(6)においてR<sup>2</sup>とR<sup>4</sup>が一緒になってエチリデン基を表す化合物を合成するには、化合物(5)をジエトキシアセトアルデヒドに溶解し、硫酸、p-トルエンスルホン酸等の酸を加えて、反応温度は0℃～50℃好ましくは室温で反応させねばよい。

【0022】一般式(6)においてR<sup>2</sup>とR<sup>4</sup>が一緒になってベンジリデン基を表す化合物を合成するには、化合物(5)をベンズアルデヒドに溶解し、硫酸、p-トルエンスルホン酸等の酸を加えて、反応温度は0℃～沸点好ましくは室温で反応させねばよい。



(式中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は水酸基の保護基を表し、Zはラジカルで脱離する置換基を表す。)

【0025】アルキルチオカルボナート化する方法としては、例えば文献に記載されている方法(ジャーナル・オブ・オルガニック・ケミストリー (J. Org. Chem.), 52巻, 4647頁(1986年))を用いて製造することができる。即ち、化合物(6)をジエチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒に溶解し、反応温度0℃～沸点好ましくは室温において水酸基をアルコキシドにするのに充分な水素化ナトリウムを加え、二硫化炭素、ハロゲン化アルキルを順次加え反応させ一般式(7)においてZがアルキルチオカルボナート基である化合物を合成できる。例えば、ハロゲン化アルキルとしてヨウ化メチルを用いることにより一般式(7)においてZがメチルチオカルボナート基である化合物を合成できる。

【0026】アリールオキシチオカルボニルエステル化する方法としては、文献に記載されている方法(ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサエティ (J. Am. Chem. Soc.), 103巻, 932頁(1981年))を用いて製造することができる。即ち、化合物(6)を、アセトニトリル、ジクロロメタン等の非プロトン性の溶媒中、4-(N,N-ジメチルアミノ)ビリジン、ビリジン等の塩基とArOC(S)X(式中、Arはアリール基を、Xはハロゲン原子を表す)を加え、反応温度0℃～沸点好ましくは室温で反応させて一般式(7)においてZが式ArOC(S)O-である化合物を合成できる。例えば、ArOC(S)XとしてPhOC(S)Clを用いることにより一般式(7)においてZが式PhOC(S)O-である化合物を合成できる。

\*点好ましくは25℃～沸点で反応させねばよい。

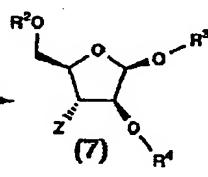
【0023】(3) 3位の水酸基の除去

化合物(6)の3位水酸基を除去する方法としては、例えばラジカルで脱離する置換基に変換し、ラジカルを用いて還元する方法が挙げられる。

【0024】ラジカルで脱離する置換基としては、例えばアルキルチオカルボナート基、アリールオキシチオカルボニルエステル基が挙げられる。ここで、アルキルチオカルボナートのアルキル基としてはメチル、エチル、

10 プロピル等の炭素数4個以下のアルキル基が挙げられ、アリールオキシチオカルボニルエステルのアリール基としてはフェニル等の炭素数10個以下のアリール基が挙げられる。これらの具体例としてはCH<sub>3</sub>SC(S)O-、PhOC(S)O-が挙げられる。

【化18】



※ナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサエティ (J. Am. Chem. Soc.), 103巻, 932頁(1981年)を用いて製造することができる。即ち、化合物(6)を、アセトニトリル、ジクロロメタン等の非プロトン性の溶媒中、4-(N,N-ジメチルアミノ)ビリジン、ビリジン等の塩基とArOC(S)X(式中、Arはアリール基を、Xはハロゲン原子を表す)を加え、反応温度0℃～沸点好ましくは室温で反応させて一般式(7)においてZが式ArOC(S)O-である化合物を合成できる。例えば、ArOC(S)XとしてPhOC(S)Clを用いることにより一般式(7)においてZが式PhOC(S)O-である化合物を合成できる。

【0027】一般式(7)の化合物をラジカルを用いて還元することにより一般式(8)の化合物を製造することができる。

【化19】



(式中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は水酸基の保護基を表し、Zはラジカルで脱離する置換基を表す。)

【0028】例えば、文献に記載されている方法(テトラヘドロン・レター (Tetrahedron Lett. 50

ter), 33巻, 5713頁(1992年)を用いて製造することができる。すなわち、化合物(7)をジオキサン、ジメチルスルホキシドなどの非プロトン性溶媒中、ラジカル源、例えば次亜リン酸と適当な三級アミ

ン例えばトリエチルアミンとの塩を用いて反応温度としては50℃以上好ましくは加熱還流下アザイソブチロニトリル等のラジカル開始剤を用いてラジカルを発生させることにより一般式(8)の化合物を合成できる。

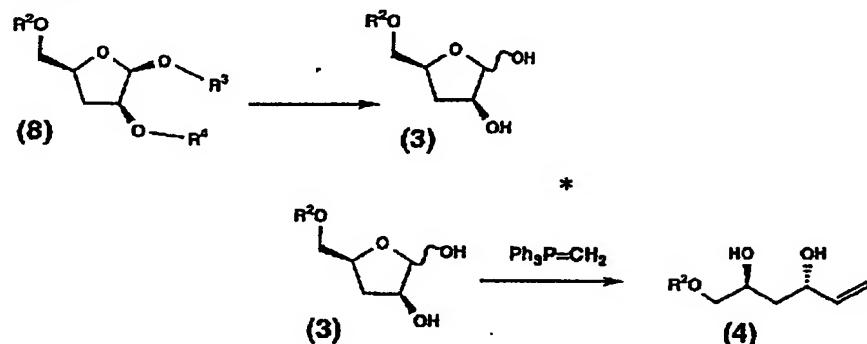
【0029】また、トリプチルチンハイドライドを用いる方法(例えば文献ジャーナル・オブ・オルガニック・ケミストリー(J. Org. Chem.), 52巻, 4647頁(1986年)に記載されている方法)を用いて製造することができる。

【0030】すなわち、トリプチルチンハイドライドのベンゼンやトルエン等の芳香族系の溶媒中、反応温度60℃～沸点好ましくは沸点で化合物(7)を加えて反応させてことにより一般式(8)の化合物を製造することができる。

【0031】(4)化合物(8)のアノメリック位と2位の水酸基の脱保護

化合物(8)のアノメリック位と2位の水酸基を脱保護するには、水酸基の脱保護に於いて通常行われる一般的方法(例えば、Protective Groups in Organic Synthesis, John-Wiley & Sons, New York, p14-137(1991))に従って化合物(3)を合成することができる。

【化20】



(式中、R<sup>2</sup>は、水酸基の保護基を表す。)

【0035】好ましくは、文献記載の方法(ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ソサエティ(J. Am. Chem. Soc.), 110巻, 4672頁(1988年))を用いることにより化合物(4)を製造することができる。即ち、化合物(3)をジエチルエーテル、THF等のエーテル系溶媒に溶解し、反応温度-100℃～0℃好ましくは-20℃付近で水素化ナトリウム等の塩基を加え攪拌したのち、メチレンイリドを加え反応させることにより合成できる。

【0036】メチレンイリドの調製法としては、例えばメチルトリフェニルホスホニウムプロミド等のホスホニウム塩をジエチルエーテルやTHF等のエーテル類の溶媒に懸濁させ、反応温度-100℃～0℃好ましくは-20℃付近でn-ブチルリチウムのヘキサン溶液、カリ

\* (式中、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>およびR<sup>4</sup>は水酸基の保護基を表す。)

【0032】例えば、ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒またはTHF、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒中、硫酸、p-トルエンスルホン酸、三塩化ホウ素等の酸存在下で反応させることにより、一般式(3)の化合物を得ることができる。

【0033】より具体的には、化合物(6)をジクロロメタン等のハロゲン系溶媒またはTHF、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒に溶解し、反応温度-100℃～0℃好ましくは-70℃付近で三塩化ホウ素のヘキサン溶液を加え反応させて一般式(3)の化合物を合成できる。

【0034】(5)化合物(3)のWittig反応  
化合物(3)をメチレンイリドと反応させることにより一般式(4)で表される化合物を得ることができる。

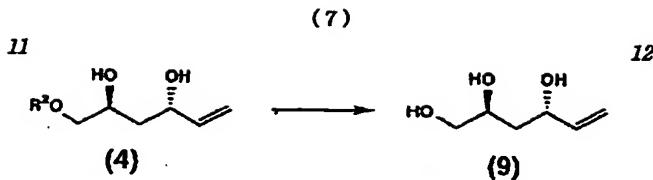
【化21】

ウムヘキサメチルジシラジドのトルエン溶液等の塩基を加え調整する。

【0037】(6)1位の保護された水酸基の脱離基への変換  
化合物(4)の1位の保護された水酸基は、通常の方法で脱離基に変換できる。例えば、化合物(4)の1位の保護された水酸基を脱保護し、脱離基に変換する方法が挙げられる。

【0038】化合物(4)の1位水酸基を脱保護するには、水酸基の脱保護に於いて通常行われる一般的方法(例えば、Protective Groups in Organic Synthesis, John-Wiley & Sons, New York, p14-137(1991)に記載)に従って行うことができる。

【化22】



(式中、R<sup>2</sup>は、水酸基の保護基を表す。)

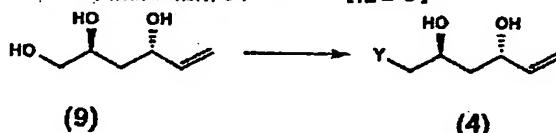
【0039】例えば、R<sup>2</sup>が置換シリル基、置換メチル基またはテトラヒドロピラニル基である場合には、一般式(4)で表される化合物をメタノールやエタノール等のアルコール系溶媒に溶解し、反応温度0℃～100℃好ましくは室温で塩酸や硫酸等の酸を加え反応させることにより式(9)の化合物を合成することができる。

【0040】また、R<sup>2</sup>がアシリル基である場合には、メタノールやエタノール等のアルコール系溶媒に溶解し、\*

\*反応温度0℃～100℃好ましくは室温で水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等のアルカリ存在下で反応させることにより式(9)の化合物を合成することができる。

【0041】化合物(9)の1位水酸基の脱離基への変換は、水酸基の脱離基への変換において通常行われる一般的方法(例えば、Protective Groups in Organic Synthesis, John-Wiley & Sons, New York, p14-137(1991))に従って行うことができる。

【化23】



(式中、Yは脱離基を表す。)

【0042】例えば、化合物(9)をジクロロメタン、クロロホルム等のハロゲン系溶媒に溶解し、反応温度-10℃～溶媒の沸点好ましくは0℃付近でビリジン、トリエチルアミン等の塩基とR SO<sub>2</sub> Xを加え、反応させることにより合成できる。ここで、Rはアルキル基、アリール基またはアラルキル基を表し、Xはハロゲン原子を表す。アルキル基、アラルキル基のアルキル部分としてはメチル、エチル等の炭素数が4個以下のアルキル基が、アリール基、アラルキル基のアリール部分としてはフェニル等の炭素原子数が10個以下のアリール基が挙げられる。アリールス基のアリール部分にはメチル等の※30

※炭素数4個以下のアルキル基が置換していてもよい。

【0043】例えば、R SO<sub>2</sub> Xとしてp-トルエンスルホニルクロリドを用いることにより化合物(4)においてYがp-トルエンスルホネート基である化合物を合成でき、またR SO<sub>2</sub> Xとしてメタンスルホン酸クロライドを用いることにより化合物(4)においてYがメタノスルホネート基である化合物を合成できる。

【0044】(7) 化合物(4)のエポキシ化  
化合物(4)は、一般的なアルカリ条件でエポキシ化し化合物(1)を合成することができる。

【化24】



(式中、Yは脱離基を表す。)

【0045】例えば、一般式(4)の化合物をメタノール、エタノール、イソブロパノール等のアルコール類を溶媒として用い、そこへ炭酸カリウム、炭酸ナトリウム等のアルカリを加え、反応温度0℃～沸点好ましくは室温で反応させることにより式(1)の化合物を合成できる。

【0046】(8) 化合物(1)のアセチレン付加 ★

★化合物(1)とアセチレンの金属塩を一般的に知られている方法(例えば、ジャーナル・オブ・ケミカル・ソサエティ・パーキン・トランス・I (J. Chem. Soc. Parkin. Trans. I) 2189頁(1987年)に記載)で反応させることにより式(10)の化合物を合成することができる。

【化25】

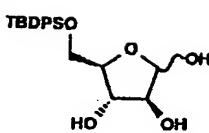


【0047】例えば、化合物(1)をジメチルスルホキシド等の非プロトン性溶媒に溶解し、アセチレンの金属

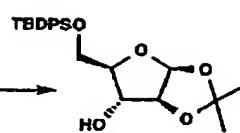
塩を加え、反応温度0℃～50℃好ましくは室温で反応させることにより化合物(10)を合成できる。



15



16



5-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]-D-アラビノース4.11gのアセトン(79mL)溶液に、ヨウ素(474mg)を加え、室温で30分間攪拌した。チオ硫酸ナトリウム水溶液で過剰のヨウ素を還元し、クロロホルムで2回抽出した。有機層を水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後減圧濃縮し、標記化合物4.38gを得た。

IR (neat)  $\text{cm}^{-1}$ : 3482 (br), 3072, 2931, 2859

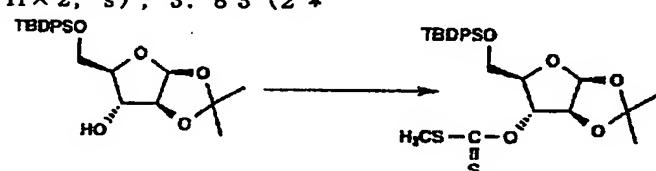
$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 1.07 (9H, s), 1.29, 1.33 (3H  $\times$  2, s), 3.83 (2\*

\*H, m), 4.06 (1H, d t,  $J$  = 2.6, 6.9 Hz), 4.43 (1H, b r, s), 4.54 (1H, d,  $J$  = 4.0 Hz), 5.88 (1H, d,  $J$  = 4.0 Hz), 7.34~7.69 (10H, m)

10 [0059] 参照例3

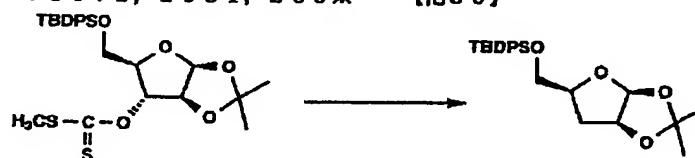
5-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]-1,2-O-(1-メチルエチリデン)-3-O-(メチルチオカルボナート)-D-アラビノースの合成

[化29]



5-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]-1,2-O-(1-メチルエチリデン)-D-アラビノース1.53gのTHF溶液に、二硫化炭素(298mg)と水素化ナトリウム(含量60%, 125mg)を順次加え、室温で終夜攪拌した。次にヨウ化メチル(556mg)を加え、同じく室温で1時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで2回抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し残渣を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル:n-ヘキサン(1:1)で溶出される分画を集め、標記化合物1.76gを得た。

IR (neat)  $\text{cm}^{-1}$ : 3072, 2931, 285



※8, 1207

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 1.05 (9H, s), 1.27, 1.31 (3H  $\times$  2, s), 2.60 (3H, s), 3.85 (2H, m), 4.40 (1H, t,  $J$  = 6.9 Hz), 4.67 (1H, d,  $J$  = 4.0 Hz) 5.92 (1H, d,  $J$  = 4.0 Hz) 6.06 (1H, d,  $J$  = 1.6 Hz), 7.33~7.69 (10H, m)

30 [0060] 参照例4

3-デオキシ-5-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]-1,2-O-(1-メチルエチリデン)-D-アラビノースの合成

[化30]

5-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]-1,2-O-(1-メチルエチリデン)-3-O-(メチルチオカルボナート)-D-アラビノース40.0mgの1,4-ジオキサン(8mL)溶液に、トリエチルアミン(1.56g)と、次亜リン酸水溶液(含量3.0~3.2%, 1.69g)を順次加え、昇温し、加热還流下、2,2'-アゾビスイソブチロニトリル(15mg)を20分毎に加えた。薄層クロマトグラフィーで反応終了を確認後、放冷し、反応液に水を加えた。酢酸

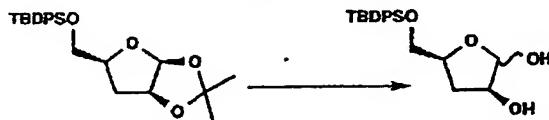
エチルで2回抽出した後、有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し残渣を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル:n-ヘキサン(1:5)で溶出される分画を集め、標記化合物217mgを得た。

IR (neat)  $\text{cm}^{-1}$ : 3072, 2933, 2858

$^1\text{H}$  NMR ( $\text{CDCl}_3$ )  $\delta$ : 1.05 (9H, s), 1.27, 1.33 (3H  $\times$  2, s), 2.08~2.

17

2.9 (2H, m), 3.81 (2H, m), 4.27 (1H, m), 4.73 (1H, m), 5.78 (1H, d,  $J = 4.0$  Hz), 7.33~7.74 (10H, m)



3-デオキシ-5-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]-1,2-O-(1-メチルエチデン)-D-アラビノース 11.7mg のジクロロメタン (1.2m1) 溶液を-78℃まで冷却し、これに三塩化ホウ素の 1.0M ヘキサン溶液 (0.37m1) を滴下した。同じ温度で 10 分間攪拌した後、飽和重曹水にあけ酢酸エチルで 2 回抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し残渣を得た。これをカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル:n-ヘキサン (1:1) で溶出される分画を集め、標記化合物 6.7mg を得た。

IR (neat)  $\text{cm}^{-1}$ : 3409 (br.), 307



まず、メチルトリフェニルホスホニウムプロミド (4.7 3mg) の THF (3.0m1) 濃濁液を-20℃まで冷却し、n-ブチルリチウムの 1.6M ヘキサン溶液 (0.84m1) を滴下した。同じ温度で 20 分間攪拌しイリド溶液とする。これと別に、3-デオキシ-5-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]-D-アラビノース 12.5mg の THF (1.0m1) 溶液を-20℃まで冷却し、水素化ナトリウム (含量 60%, 1.3mg) を加え、同じ温度で 20 分間攪拌した。そこへ、前に調整したイリド溶液の上澄みを滴下し、やはり同じ温度で 20 分間攪拌後、室温にあげてさらに 2 時間攪拌した。反応終了後、飽和塩化アンモニウム水溶液を加え、酢酸エチルで 2 回抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し、残渣を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル:n-ヘキサン (1:2) で溶出される分画を集め、標記化合物 6.4mg を得た。★

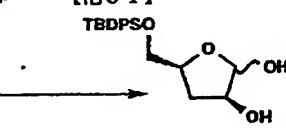


(2S, 4S)-1-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]オキシ]-5-ヘキセン-2,4-ジオール 4.25mg のメタノール (1.2m1) 溶液に、室温で濃塩酸 (4m1) を加え 1 時間攪拌した。反応液をそのまま減圧濃縮し残渣を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、メタノール:クロロホルム (1:7) で溶出される分画を集め、標記化合物 1.46mg を得た。

\*【0061】参考例5

3-デオキシ-5-O-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]-D-アラビノースの合成

\*  
【化31】



10※2, 2932, 2859

$^1\text{H}$  NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.07~1.11 (9H, m), 1.97 (1H, m), 2.27~2.60 (1H, m), 3.50 (1H, m), 3.84 (1H, m), 4.12~4.42 (2H, m), 5.18, 5.42 (total 1H, s), 7.38~7.75 (10H, m)

\*【0062】実施例1

(2S, 4S)-1-[(1,1-ジメチルエチル)ジフェニルシリル]オキシ]-5-ヘキセン-2,4-

20 ジオールの合成

\*【化32】

★IR (neat)  $\text{cm}^{-1}$ : 3361 (br.), 3071, 2931, 2858

$^1\text{H}$  NMR (CDCl<sub>3</sub>)  $\delta$ : 1.07 (9H, s), 1.55 (1H, m), 1.73 (1H, m), 2.73 (1H, d,  $J = 5.3$  Hz), 2.85 (1H, d,  $J = 3.6$  Hz), 3.56 (1H, dd,  $J = 9.9, 7.3$  Hz), 3.66 (1H, dd,  $J = 0.1, 4.1$  Hz), 4.07 (1H, m), 4.41 (1H, br. s), 5.12 (1H, d,  $J = 0.2$  Hz), 5.30 (1H, d,  $J = 17.2$  Hz), 5.90 (1H, m), 7.36~7.74 (10H, m)

\*【0063】実施例2

(2S, 4S)-5-ヘキセン-1,2,4-トリオールの合成

\*【化33】

ラムクロマトグラフィーに付し、メタノール:クロロホルム (1:7) で溶出される分画を集め、標記化合物 1.46mg を得た。

IR (neat)  $\text{cm}^{-1}$ : 3346 (br.), 2926, 2862

19

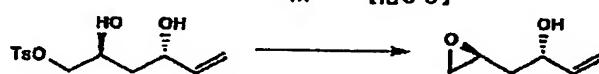
<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, OD) δ: 1. 56 (3H, t, J = 6. 3 Hz), 3. 31~3. 48 (2H, m), 3. 88 (1H, m), 4. 30 (1H, m), 5. 06 (1H, d, J = 10. 2 Hz), 5. 23 (1H, d, J = 17. 2 Hz), 5. 90 (1H, m) \*



(2S, 4S) - 5-ヘキセン-1, 2, 4-トリオール 117 mg のジクロロメタン (1. 0 ml) 溶液に、氷冷下ビリジン (350 mg) と p-トルエンスルホニルクロリド (169 mg) を順次加え、室温に上げてから 2 時間攪拌した。反応液を水にあけ酢酸エチルで 2 回抽出した。有機層を 1 N 塩酸、飽和重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し、標記化合物 250 mg を得た。

IR (neat) cm<sup>-1</sup>: 3395 (br.), 3070, 2925, 2862

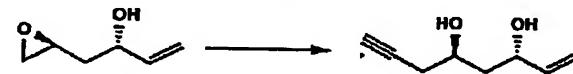
※



(2S, 4S) - 1 - [(p-トルエンスルホニル) オキシ] - 5-ヘキセン-2, 4-ジオール 250 mg のメタノール (1. 5 ml) 溶液に室温で炭酸カリウム (200 mg) を加え、1 時間攪拌した。反応液に水を加え酢酸エチルで 2 回抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し、残渣を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル: n-ヘキサン (2:3) で溶出される分画を集め、標記化合物 65 mg を得た。

IR (neat) cm<sup>-1</sup>: 3362 (br.), 2925, 2861

★



(2S, 4S) - 1, 2-エポキシ-5-ヘキセン-4-オール 51 mg のジメチルスルホキシド (1. 5 ml) 溶液に、室温でリチウムアセチリドのエチレンジアミン錯体 (112 mg) を加え、1 時間攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで 2 回抽出した。有機層を 1 N 塩酸、飽和重曹水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し、残渣を得た。これを、シリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル: n-ヘキサン (2:3) で溶出される分画を集め、標記化合物 19 mg を得た。

IR (neat) cm<sup>-1</sup>: 3274 (br.), 2916



\* [0064] 実施例 3

(2S, 4S) - 1 - [(p-トルエンスルホニル) オキシ] - 5-ヘキセン-2, 4-ジオールの合成  
【化 34】

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, ) δ: 1. 55 (1H, m), 1. 70 (1H, m), 2. 44 (3H, s), 3. 98 (2H, m), 4. 15 (1H, m), 4. 41 (1H, m), 5. 10 (1H, d, J = 10. 5 Hz), 5. 24 (1H, d, J = 17. 2 Hz), 5. 85 (1H, m), 7. 32~7. 92 (4H, m)

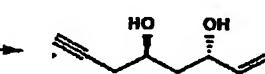
【0065】 実施例 4

(2S, 4S) - 1, 2-エポキシ-5-ヘキセン-4-オールの合成  
【化 35】

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, ) δ: 1. 67 (1H, m), 1. 90 (1H, m), 2. 59 (1H, m), 2. 82 (1H, m), 3. 15 (1H, m), 4. 36 (1H, br. s), 5. 14 (1H, dt, J = 10. 5, 1. 3 Hz), 5. 29 (1H, dt, J = 17. 2, 1. 3 Hz), 5. 91 (1H, m)

【0066】 実施例 5

(3S, 5R) - 1-オクテン-7-イン-3, 5-ジオールの合成  
【化 36】



<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, ) δ: 1. 70~1. 91 (2H, m), 2. 06 (1H, t, J = 2. 6 Hz), 2. 42 (3H, m), 2. 77 (1H, m), 4. 10 (1H, m), 4. 48 (1H, m), 5. 16 (1H, dt, J = 10. 5, 1. 6 Hz), 5. 31 (1H, dt, J = 17. 2, 1. 6 Hz), 5. 95 (1H, m)

【0067】 実施例 6

(3S, 5R) - 3, 5-ビス [[1, 1-ジメチルエチル] ジフェニルシリル] オキシ - 1-オクテン-7-インの合成  
【化 37】



21

(3S, 4R) - 1 - オクテン - 7 - イン - 3, 5 - ジオール 50 mg の DMF (1. 0 ml) 溶液に、室温でイミダゾール (73 mg) と、TBSCl (134 mg) を順次加え、終夜攪拌した。反応液に水を加え、酢酸エチルで 2 回抽出した。有機層を 1N 塩酸、飽和重曹水、飽和食塩水で順次洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧濃縮し残渣を得た。これをシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付し、酢酸エチル : n - ヘキサン (1 : 20) で溶出される分画を集め、標記化合物 11

22

5 mg を得た。  
<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>) δ: 0. 04~0. 09 (1H, m), 0. 89 (1H, m), 1. 65 (1H, m), 1. 85 (1H, m), 1. 97 (1H, t, J = 2. 6 Hz), 2. 37 (2H, m), 3. 93 (1H, m) 4. 21 (1H, m), 5. 01~5. 17 (2H, m), 5. 82 (1H, m)